



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



کد مقاله : ۱-۲۵۹۵-۱۰-A

طراحی جاذب کامل با باندپهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمون سطحی جایگزیده در ساختار گریتینگ شامل فسفرن

اطهر غلامی^۱، زینب صادقی^۱، حسین شیرکانی^۱، محسن محرابی^۱

گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

shirkani@pgu.ac.ir

چکیده - در این مقاله یک ساختار جاذب متشکل از یک لایه فسفرن روی گریتینگ Al_2O_3 بر روی بستر بازتابنده طلا با روش المان محدود طراحی و شبیه سازی شده است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد فسفرن، ساختار ارائه شده با تغییر پارامترهای هندسی و زاویه نور فرودی، جذب بالای ۹۰٪ را به کمک تشدید بین لایه فسفرن و دی الکتریک Al_2O_3 در نتیجه تحریک و تقویت شدن پلاسمون های سطحی در لبه های گریتینگ ایجاد می کند. این جاذب های نوری بدلیل قابلیت جذب بالای امواج الکترومغناطیسی در حدود ۱۰۰٪ و همچنین قابلیت تنظیم جذب طول موج خاصی از طیف الکترومغناطیسی در ناحیه فروسرخ میانه کاربردهای زیادی در حوزه الکترواپتیک، فتوولتائیک، برداشت انرژی و غیره دارند.

واژگان کلیدی: جاذب کامل، فسفرن، پلاسمون سطحی، فروسرخ میانه

Design of a Mid-IR Broadband Perfect Absorber Based on Surface Plasmon Localized in the Phosphorene Grating Structure

Athar gholami¹, Zeynab Sadeghi¹, Hossein Shirkani¹, Mohsen Mehrabi¹

Physics Department, Persian Gulf University, Iran

shirkani@pgu.ac.ir

Abstract- In this paper, an adsorbent structure consisting of a phosphorene layer on grating Al_2O_3 is designed and simulated on a gold reflective substrate using the finite element method. Based on the unique properties of phosphorene, via changing the geometric parameters and the radiation light angle, the structure presented, shows the absorption of over 90% by intensifying the interlayer of phosphorus and Al_2O_3 dielectric due to excitation and amplification of surface plasmons at the grating edges. Due to their high absorption of electromagnetic waves (~100%) and their ability to adjust the absorption of specific wavelengths of the electromagnetic spectrum in the mid-infrared region, these optical absorbers have many applications in electro-optics, photovoltaic, energy absorption and etc.

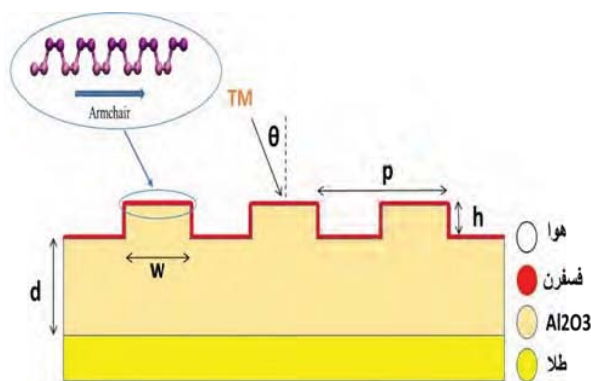
Keywords: Perfect Absorber, Phosphorene, Surface Plasmon, Mid-IR

مقدمه

فروسرخ میانه را دارا می‌باشد. جاذب‌های نوری به دلیل جذب عالی، قابلیت تنظیم طول موج به منظور جذب طول موج‌های خاصی از طیف الکترومغناطیسی، ضخامت کم و در حدود چند ده الی چند صد نانومتر، کاربردهای زیادی در حوزه الکترواپتیک و فوتونیک [7]، فتولتاییک و برداشت انرژی و سنجش‌های با کارایی بالا و پوشش‌های ضد انعکاس برای کاربردهای فضایی و دفاعی دارند [8].

ساختار

شکل ۱ الگوی جاذب گریتینگ پیشنهادی را نشان می‌دهد. برای دستیابی به ساختار موردنظر به ترتیب پارامترهای ارتفاع گریتینگ، پهنای گریتینگ، پهنای کل ساختار و زاویه‌ی نور فرودی بر ساختار مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که در شکل ۱ دیده می‌شود، فسفرن با ضخامت 0.7 nm بر روی گریتینگ از جنس Al_2O_3 با ضریب شکست 1.7 و ضخامت $h=5 \text{ nm}$ و پهنای 100 nm و ارتفاع زیر گریتینگ $D=2.5 \mu\text{m}$ و پهنای کل $p=200 \text{ nm}$ بر روی یک زیرلایه بازتابنده طلا در نظر گرفته شده است. فسفرن در مجاورت هوا، روی کل ساختار پوشانده شده است.



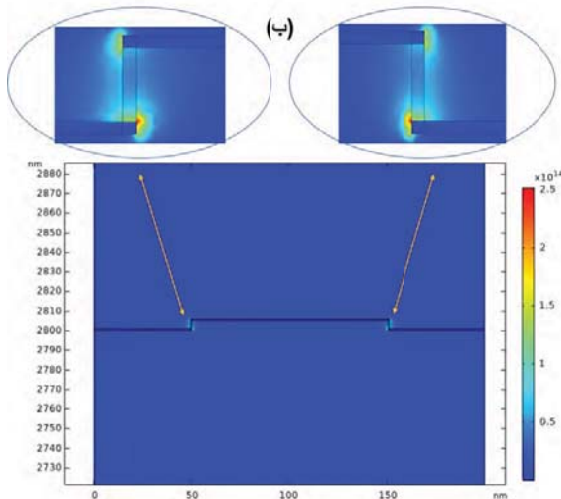
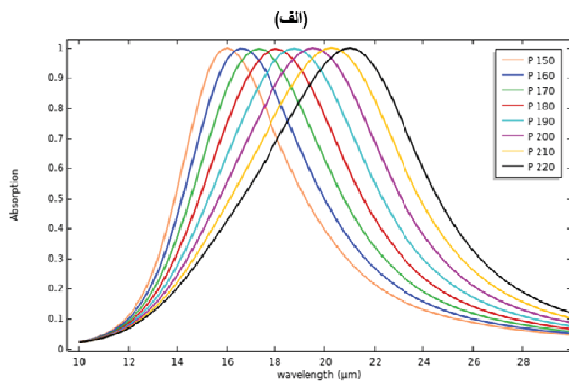
شکل ۱: شمایی از ساختار گریتینگ پیشنهادی

با تغییر پارامترهای هندسی ساختار و همچنین تغییر زاویه‌ی نور فرودی می‌توان پاسخ ساختار یا همان جذب مورد نظر را تغییر داد. تحریک پلاسمون‌های سطحی با

فسفر سیاه، یک نیم رسانای لایه‌ای دارای تحرک حامل بالا، اثر متقابل قوی ماده با نور در محدوده‌ی فرسرخ میانه و دور و درجه‌ی بالایی از باند ناهمسانگردی است [1]، [2]. این ماده دو بعدی دارای شکاف باند مستقیم وابسته به تعداد لایه 0.3 eV حالت توده‌ای و 2 eV برای تک لایه (فسفرن) می‌باشد و این باعث می‌شود که یک مکمل حیاتی بین گرافن و TMDCs^1 برای اپتوالکترونیک دوبعدی باشد، از این رو مورد توجه قرار گرفته است [3]. فسفرن با خصوصیات ساختاری منحصربه‌فرد، خود را از سایر مواد دوبعدی لایه‌ای متمایز می‌کند. این ماده دوبعدی دارای یک ساختار پوک‌دار در امتداد جهت آرمیچر است، اما به صورت پیکربندی دو لایه در امتداد جهت زیگزگاک ظاهر می‌شود. که منشاء ناهمسانگردی خواص فیزیکی [4] و مکانیکی [5] است و باعث شده در طراحی نانو دستگاه‌ها بتوانند از جهت انتخابی استفاده کنند. از نظر تئوری برای تک لایه تا چندلایه‌ی فسفر سیاه گزارش شده است که از پراکندگی پلاسmoni ناهمسانگرد پشتیبانی می‌کند، زیرا چگالی موثر الکترونی در جهت‌های مختلف بلوری متفاوت است [6]. در این مقاله با استفاده از نرم افزار کامسول و به روش المان محدود یک جاذب با ساختار گریتینگ مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی جایگزیده با استفاده از فسفرن از جهت ساختاری آرمیچر طراحی و پیشنهاد شده است که جذب بالای 90% را در باند تراهرتز نشان می‌دهد. در این ساختار علاوه بر داشتن جذب عالی حساسیت کم نسبت به زاویه‌ی نور فرودی در یک بازه وسیع زاویه‌ای وجود دارد که می‌تواند در کاربردهای مختلفی مفید باشد. همچنین با تغییر پارامترهای هندسی قابلیت تنظیم جذب طول موج خاصی از طیف الکترومغناطیسی در ناحیه‌ی

¹transition metal dichalcogenides

ساختار کل ۲۰۰ نانومتر در طول موج ۱۹.۵ میکرومتر رسم شده است.



شکل ۲. (الف): نمودار جذب سیستم پیشنهادی بر حسب طول موج برای تغییرات دوره از ۱۵۰ nm تا ۲۲۰ nm. (ب): نمودار شدت میدان الکتریکی در بیشینه جذب ساختار در پهنای ۲۰۰ nm.

شکل ۳ پراکندگی زاویه ای قله راه برای زاویه های متفاوت نشان می دهد. برای بازه 0° تا 50° میزان جذب بالای ۹۰٪ می باشد. در زوایای $60^\circ, 70^\circ, 80^\circ$ جذب به ترتیب ۵۴٪، ۷۸٪، ۹۸٪ در زاویه 89° ۵۲٪ از انرژی فرودی (موج الکترومغناطیسی برخوردی) جذب می شود.

اگر ساختار پیشنهادی به عنوان یک جاذب کامل استفاده شود، برای مثال در کاربردهای حسگر، مهم است که تابش تا حد ممکن مستقل از جهت فرود جذب باشد. بنابراین

استفاده از جفت شدگی با گریتینگ انجام شده است، زیرا یکی از روش های دستیابی به این هدف استفاده از اثر پراش است. هنگامی که نور فرودی به شبکه گریتینگ برخورد میکند میتوان از طریق پراکندگی براگ به این هدف دست یافت. برای این منظور موج الکترومغناطیسی تخت با قطبش TM (مدهای TE پلاسمون های سطحی را برای این ساختار تشکیل نمی دهند) تحت زاویه θ به ساختار تابیده شده است.

بحث و بررسی نتایج

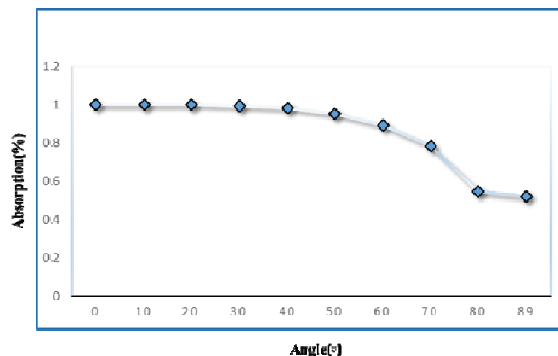
در ابتدا ارتفاع گریتینگ اولیه ۳۵ نانومتر بوده است که آن را در بازه ۵ تا ۵۵ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت و بهترین نتیجه بدست آمده در ۵ نانومتر می باشد. پس از ارتفاع گریتینگ را از ۷۰ تا ۱۲۰ نانومتر مورد بررسی قرار داده شد که بهترین نتیجه بدست آمده در ۱۰۰ نانومتر می باشد، سپس پهنای کل ساختار از ۱۶۰ تا ۲۱۰ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت که بهترین نتیجه حاصل شده در ۲۰۰ نانومتر با میزان جذب می باشد. پس از بهینه سازی ابعاد ساختار زاویه نور فرودی وارد بر ساختار از 0° تا 89° درجه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بهترین میزان جذب حاصل شده پس از بهینه سازی ۹۹.۹٪ می باشد. در شکل ۲ الف: منحنی جذب ساختار بر حسب طول موج در پهنای مختلف کل ساختار (دوره P) با تابش $\theta = 0^\circ$ رسم شده است. با افزایش پهنای کل ساختار (دوره) از ۱۵۰ نانومتر تا ۲۲۰ نانومتر میزان جذب در یک بازه ۵ میکرومتری از ۱۶ میکرومتر تا ۲۱ میکرومتر جذب در حدود ۹۹٪ می باشد. علت جذب در این بازه فرکانسی، برهمکنش قوی فسفرن و موج برخوردی در نتیجه بوجود آمدن و تقویت پلاسمون های سطحی است که میدان الکترومغناطیسی در لبه های گریتینگ جایگزیده شده و شدت بالایی در آن نقاط دارند. در شکل ۲ (ب) شدت میدان الکتریکی در بیشینه جذب ساختار با پهنای

فرودی و میزان جذب نور در یک بازه ۰ تا ۵۰ درجه جذب بالای ۹۰٪ از ویژگی های بارز این ساختار است.

مرجع ها

- [1] X. W. a. S. Lan, "Optical properties of black phosphorus," *Adv. Opt.*, pp. vol. 8, pp. 618–655, 2016.
- [2] J. S. G.-D. A. A. M. a. A. A. D. Correias-Serrano, "black phosphorus plasmonics: Anisotropic elliptical propagation and nonlocal ityinduced canalization," *J. Opt.*, vol. 18, p. Art. no. 104006, 2016.
- [3] N. Z. J. L. C. Z. Y. W. Z. L. Z. &. L. Q. H. Feng, "Near-unity anisotropic infrared absorption in monolayer black phosphorus with/without subwavelength patterning design," *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, pp. 25(3), 1-7, 2018.
- [4] A. B. Y. Y. B. T. L. Z. L. F. Jinbo Pang, "Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in," *Adv. Energy Mater.*, p. 1702093, 2017.
- [5] J.-W. Jiang and H. S. Park, "Mechanical Properties of Single-Layer Black Phosphorus," *J. Phys. D: Appl. Phys.*, vol. 47, p. 385304, 2014.
- [6] H. Liu, A. T. Neal, Z. Zhu, Z. Luo, X. Xu and D. a. Y. P. D. Tománek, "Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility," *ACS Nano*, vol. 8, p. 4033–4041, 2014.
- [7] Q. a. P. X. Wei, "Superior Mechanical Flexibility of Phosphorene and Few-layer Black Phosphorus," *Appl. Phys. Lett.*, ۲۵، ۱۹۱۵ p. ، ۱۰۴ جلد Phosphorus, ۲۰۱۴.
- [8] L. Wang, A. Kutana and X. a. Y. B. I. Zou, "Electro-Mechanical Anisotropy of Phosphorene," *Nanoscale*, vol. 7, pp. 9746-9751, 2015.
- [9] B. R. J. Z. J. G. X. D. Y. X. Zhongfu Li, "Tunable mid-infrared perfect absorber based on the critical coupling of graphene," *Results in Physics*, 2019.

جاذب گریتینگی که پیشنهاد شده در این تحقیق، یک جاذب مناسب است.



شکل ۳. بیشینه جذب در قله ها در زوایای بین ۰ تا ۹۰ درجه برای جاذب گریتینگی.

همچنین در مقایسه با کار های مشابه به عنوان نمونه آقای لی و همکاران [9]، این ساختار دارای یک طراحی ساده و فقط با استفاده از فسفرن و بهینه سازی پارامتر های هندسی یک ساختار جاذب کامل طراحی شده است.

نتیجه گیری

در این مقاله ویژگی های یک ساختار جاذب گریتینگی در محدوده فرسرخ میانه طراحی و بررسی شد. با بررسی خواص اپتیکی و هندسی سیستم، میزان جذب کل ساختار بررسی شده است:

-با استفاده از ساختار گریتینگی طراحی شده در مجاورت فسفرن، پلاسمون های سطحی جایگزیده در لبه های گریتینگ در ناحیه فرسرخ میانه ایجاد شد و میزان جذب ساختار مورد بررسی قرار گرفت.

-با تغییر پهنا ی کل ساختار (دوره P) میزان جذب برای یک باند وسیع طول موجی ۱۶ تا ۲۱ میکرومتر بالای ۹۹٪ بدست آمد.

-قابلیت تنظیم پذیری طول موج انتخابی از طیف الکترومغناطیسی با انتخاب مناسب پهنا ی کل ساختار با جذب بالای ۹۰٪، حساسیت کم ساختار به جهت نور